**Дубинец Никита Олегович. Многомасштабное моделирование структуры и свойств фотоактивных слоев и интерфейсов в органических полупроводниках;[Место защиты: ФГУ «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук»], 2023**